

産業構造審議会知的財産政策部会
第 3 回特許制度小委員会
議事次第・配布資料一覧

日 時：平成 1 4 年 1 1 月 1 5 日（金）

午後 3 時 3 0 分開会

会 場：特許庁 1 6 階 特別会議室

- 1 . 開会
- 2 . 日米審査協力について（報告）
- 3 . 制度的な課題（その 2 ）
 これまでの委員会における指摘事項と対応の方向
- 4 . 質疑応答
- 5 . 閉会

（ 配付資料 ）

- | | |
|------|--------------------------------------------|
| 資料 1 | 議事次第・配布資料一覧 |
| 資料 2 | 委員名簿 |
| 資料 3 | 日米特許庁間の審査協力について |
| 資料 4 | 小委員会における指摘事項と対応の方向 |
| 資料 5 | 特許出願書類における補正の範囲の適正化 |
| 資料 6 | 一の願書で出願することができる発明の範囲を定める
「出願の単一性」要件の見直し |
| 資料 7 | 「特許請求の範囲」の記載要件の明確化 |
| 資料 8 | ユーザーニーズに対応した優先的な審査 |
| 資料 9 | 特許関係料金体系についての考え方（試案） |
| 参考資料 | 現行料金体系の見直しにより審査請求の厳選を促す
方向性について |